2B11

メソ多孔体骨格芳香族架橋基の励起状態ダイナミクス

(豊田中研<sup>1</sup>, JST/CREST<sup>2</sup>, 豊田理研<sup>3</sup>) 山中健一<sup>1,2</sup>, 岡田正<sup>2,3</sup>, 後藤康友<sup>1,2</sup>, 大橋雅卓<sup>1,2</sup>, 溝下倫大<sup>1,2</sup>, 谷孝夫<sup>1,2</sup>, 稲垣伸二<sup>1,2</sup>

【序】有機系固体の励起状態ダイナミクスを知ることは,近年広がりを見せているデバイス 化への応用研究の基本的な知見としても重要である.図1に示すように,我々は有機シラン と界面活性剤の自己組織化により規則的な細孔構造を持つメソポーラス物質が得られること を報告した[1].メソ多孔体を形成する壁面骨格そのものが共有結合した有機シリカユニット (Si-R-SiO)から構成されることが特徴であり,この技術により有機基を壁面に配列させ ることができる.とくにフェニレンおよびビフェニレンで骨格形成した有機シリカ多孔体で は有機分子配列を制御した固体粉末が得られており,溶液中の分子や結晶と比較検討するこ とは興味深い.ここでは,これら多孔体中の壁面骨格有機基の励起状態ダイナミクスを検討 した結果を報告する.



図1. 有機シリカメソ多孔体の模式図

【実験】フェニレン骨格およびビフェニレン骨格の メソ多孔体をそれぞれ Ph-HMM, BP-HMM と表記 する.細孔径は PH-HMM で 3.8 nm, BP-HMM で 3.5 nm である.蛍光スペクトルおよび蛍光減衰曲線は 粉末を軽く押し固めて測定した.吸収スペクトルお よび過渡吸収はセルに詰めて測定した.吸収スペク トルは積分球で反射率を測定し,Kubelka-Munk 関数 で解析した.粉末の過渡吸収は拡散反射で測定 し,%absorptionで解析した.励起波長は 266 nm で ある.





図 2 .Ph-HMM の(a) 吸収および蛍 光スペクトルと(b) 蛍光減衰曲線

の吸収では、ベンゼンの B 吸収体に相当する吸収が 270 nm 前後にシフトした.これはフェニレンシリカ モノマー(BTEB)でも同様であることから、Si 基 の導入によるものである.一方、蛍光は450 nm ま で観測された.長波長側の発光に立ち上がり(200 ps)が観測されることから、スペクトルはモノマー 蛍光とエキシマー発光の重ね合わせと考えられる が、そのエキシマー発光は単一指数関数で減衰しな い.これは励起状態がマイグレートする過程、いく つかのアグリゲートした状態の存在、トラップサイ トの存在、濃度消光、自発光再吸収などによると考 えられる.なお、エキシマーの存在は粉末の過渡吸 収測定でも観測されている.

図3に BP-HMM 粉末の時間分解蛍光スペクトル を示す .Ph-HMM と同様にモノマー蛍光の速い減衰 とエキシマー発光の立ち上がり(160 ps)が観測さ れた .Ph-HMM よりもスペクトルのブロード化が大 きく ,BP-HMM 中のビフェニル部位はエキシマー構 造をとりやすい配列のようである .

さて,Ph-HMM との最大の相違点は分子内構造緩 和過程を含むことである.図4にビフェニレンシリ カモノマー(BTEBp)溶液の過渡吸収スペクトル, 図5にビフェニル溶液,BTEBp溶液,BP-HMM粉 末の過渡吸収時間変化を示す.溶液中のビフェニル は基底状態で2つのフェニル基が直交しており,励 起状態では回転して平面構造をとることが知られ ている.励起直後の470 nm付近の吸収が回転前, 660 nm付近の吸収が平面構造に帰属されるとの報 告がある[2].これによると,シクロへキサン中の BTEBp分子内回転の時定数は3.6 psであり,ビフェ ニル(0.87 ps)よりも遅い.これはシラノール基が回 転を抑制するためと考えられる.一方,BP-HMMで は拡散反射の時間分解能1 ps以下の速い成分が確認 された.つまり,BP-HMM中でもビフェニルは分子



図 3 . BP-HMM の時間分解蛍光 スペクトル



## 図4.BTEBp シクロヘキサン溶液 の過渡吸収スペクトル



図5.過渡吸収の時間変化 (a) biphenyl in cyclohexane, (b) BTEBp in cyclohexane, (c) BP-HMM 粉末

内回転が可能であり,高速の構造緩和を伴い隣接する分子と相互作用すると云える.当日は 分子配列の異なる試料での結果を交えて報告する.

[1] S. Inagaki et al., *Nature*, 416, (2002), 304. M. P. Kapoor et al., *J. Am. Chem. Soc.*, 124, (2002), 15177.
[2] D. Mank et al., *Chem. Phys. Lett.*, 376, (2003), 201. K. Iwata et al., *Chem. Phys. Lett.*, 347, (2001), 331.